

# NEWS Collect (Japan)

EVG Announces Mass Production Nanoimprint Equipment for 300mm Wafers / 2G Panels – June 20, 2021

EVG、300mmウェハ/2Gパネルに対応する量産対応ナノインプリント装置を発表



半導体製造装置メーカーであるオーストリアEV Groupは、ステップ&リピート・ナノインプリント・リ

...

<https://newscollect.jp/article/?id=779577736139702272&tid=23>